OPTICAL DISK

Publication number: JP60160036

Publication date:

1985-08-21

Inventor:

TAKAOKA TAKASHI; KOYAHARA SATORU; SAITOU

TETSUO

Applicant:

TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO; TOSHIBA JIDO

KIKI ENG

Classification:

- international:

B41M5/26; G11B7/0045; G11B7/24; G11B7/243;

B41M5/26; G11B7/00; G11B7/24; (IPC1-7): B41M5/26;

G11C13/04

- european:

G11B7/0045P; G11B7/24; G11B7/24C; G11B7/243

Application number: JP19840014058 19840128 Priority number(s): JP19840014058 19840128

Also published as:



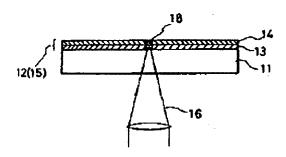
EP0150829 (A1) US4682321 (A1)

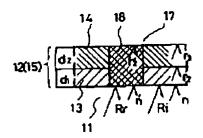
EP0150829 (B1)

Report a data error here

Abstract of JP60160036

PURPOSE:To record information without changing the form of a beam irradiating part by converting locally a recording layer of a double structure containing 2 types of thin films into a single layer with irradiation of a beam containing the information. CONSTITUTION:A recording layer 15 containing two types of thin films 13 and 14 having different complex index of refraction is formed on a transparent substrate 11. The reflection factor Ri of the layer 15 to be set before irradiation of a laser beam 16 having a level higher than the recording threshold value is decided by thicknessed d1 and d2 as well as Fresnel reflection coefficients r1-r3 obtained at the interface between films 13 and 14. These films 13 and 14 are dispersed mutually and converted into a single film 18 by irradiation of said laser beam. Thus the Fresnel reflection coefficient r3 disappears and a reflection factor Rr is newly obtained for recording. As a result, the information can be recorded without changing the form of the beam irradiating part.





Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-160036

 動Int Cl.*
 識別記号
 庁内整理番号
 砂公開
 昭和60年(1985) 8 月21日

 G 11 B 7/24 B 41 M 5/26 G 11 C 13/04
 A-8421-5D 7447-2H 7341-5B
 審査請求 有 発明の数 1 (全 6 頁)

❷発明の名称 光ディスク

②特 願 昭59-14058

②出 願 昭59(1984)1月28日

砂発 明 者 高 岡 隆 川崎市幸区柳町70番地 東芝自動機器エンジニアリング株 式会社内

砂発 明 者 小 屋 原 悟 川崎市幸区柳町70番地 東芝自動機器エンジニアリング株式会社内

砂発 明 者 斉 藤 哲 男 川崎市幸区柳町70番地 東京芝浦電気株式会社柳町工場内

⑪出 顋 人 株式 会社 東芝 川崎市幸区堀川町72番地

⑪出 願 人 東芝自動機器エンジニ 川崎市幸区柳町70番地 アリング株式会社

砂代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外2名

明 細 書

1. 発明の名称

光ディスク

2. 特許請求の範囲

- (1) 基体上に、少なくとも2種以上の薄膜の 重ね合せよりなる記録層を有した記録層部を設 け、この記録層部に記録すべき情報を有するピ ームを照射することにより上記記録層部中の記 録層を局所的に単一層に変換して情報の記録を 可能にしたことを特徴とする光ティスク。
- (2) 重ね合せる薄膜の光学的消疫係数が異なるととを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の光ディスク。
- (3) 配録層部の配録層は、ピームの入射する 側に小さな光学的消疫係数を有する薄膜を配置 し、ピームによる加熱により局所的に反射率が 増大するように構成したことを特徴とする特許 請求の範囲第1項または第2項記載の光ディス ク。
 - (4) 配録層部の配録層は、ピームの入射する

側に大きな光学的消疫係数を有する薄膜を配置し、ビームによる加熱により局所的に反射率が減少するように構成したことを特数とする特許請求の範囲第1項または第2項配載の光ディスク

- (5) 配録層部は配録層と基体との間に下地層を設けて構成したことを特徴とする特許請求の 範囲第1項記載の光ディスク。
- (6) 配録層部は記録層の基体と反対側に保護 層を設けて構成したことを特徴とする特許請求 の範囲第1項記載の光ディスク。
- (7) 配録層部を設けた基体を2枚上記記録層部を対向させて接合したことを特徴とする特許 請求の範囲第1項記載の光ディスク。
- (8) 配録層は、Ge, Te, TL, Ti, Sn, Bi, Au, Sb, Ag, AL, In, またはこれら を主成分とする合金よりなる材料で構成した薄 膜を組み合せてなることを特徴とする特許請求 の範囲第1項記載の光ディスク。

3. 発明の詳細な説明

〔発明の技術分野〕

本発明は、レーザーピームによりヒートモー ド配録が行なえる光ディスクに関する。

[発明の技術的背景とその問題点]

となる組織に変化させることで配録させるもの アカス

なお、これらのほかにも公知例として関連あるものに特公昭 5 4 - 2 0 1 3 6 号と特公昭 5 4 - 2 0 1 3 7 号かよび Appl・Phys・Lett・3 9 9 2 7 (1 9 8 1) などがある。これらの配録部はいずれも無配録部との間に光の透過または反射の特性に違いを生じることから、レーザービームを用い配録の有無を検出することで読み出される。

〔発明の目的〕

本発明は上記事情にもとづいてなされたもので、その目的とするところは、ピームの服射部に形状変化を生じせしめることなく、光学特性の顕著な変化を作り出して情報の記録が行なえる光ティスクを提供することにある。

〔発明の概要〕

本発明は、上記目的を達成するために、基体上に、少なくとも2種以上の薄膜の重ね合せよりなる配録層を有した記録層部を設け、この配録層部に記録すべき情報を有するピームを照射することにより上記記録層部中の記録層を局所的に単一層に変換して情報の記録を可能にしたことを特徴とするものである。

〔発明の実施例〕

以下、本発明の一実施例を図面を参照しなが ら説明する。第4図11はたとえば透明の基板 板 (基体)であり、この基体11上には配録層部

12が設けられている。そして、この記録層部 12は光学的消疫係数の異なる2種の薄膜13, 14からなる記録服15で構成されている。す。 なわち、との記録階I5は複素屈折率 n,-ik, を有する第1の薄膜13および複素屈折率 na-ikaを有する第2の薄膜14で構成される。 しかして、記録のスレッショルド値以上の強度 を持ったレーザーピーム16を照射する前の、 とのような配録層 15(記録層部 12)の初期 反射率 R: は、第5図に示すように、基板11と 第1の薄膜13との境界、第1の薄膜13と第 2の薄膜14の境界および第2の薄膜14と外 界11との境界の3つの境界で生じるフレネル 反射係数では、よいおよびではのペクトル和で 算出される。それぞれのフレネル反射係数のペ クトル長と、それらの間に生じる位相差は第1 の薄膜13かよび第2の薄膜14の複素屈折率 とそれらの厚さd゚およびd゚によって主に決 められる。したがって、初期反射率 R, は第1と 第2の複膜13,14の材料とその厚さ d. お

よびaa~選定するととにより所望する値にす るととができる。とのように遇定した初期反射 串R、をもつ記録層 Iδは第1と第2の薄膜 I3, 14の材料の加熱された時の相互拡散係数で決 まる記録のスレッショルド値以上の強度をもっ たレーサーピーム16でスポット照射すると、 その部分の第1と第2の薄膜13,14は相互 に拡散してその境界を消放し新しい単一薄膜 18を生成する。その結果、フレネル反射係数 raは失なわれ、その記録を行なった部分の反 射率 R. は生成された単一 脊膜 1 8 の複素屈折率 による両境界でのフレネル反射係数 ピa と ピa ・だけのペクトル合成された値に非可逆的に変化 する。すなわち、本発明のメモリ用光ディスク の記録は上記の機構にもとづき記録暦 1 5 の反 射串をR₄ からR₆ に変換することで行なりもの である。

ところで、このような記録暦15には記録に 要するレーザーピームのスレッショルド値が低 いこと、反射率 R₁ と R₂ の比が大きいこと、お

よび室温で第1と第2の薄膜13、14間に相 互拡散が生じないとと、貫い換えるならば配録 層15として高感度であり、読み出しの信号が 大きく、しかも長期に亙って安定であることが 要求される。それらの要求を満たす膜構成の1 例として複素屈折率が 5.3 - 1 0.8 O G e と 2.1-17.1 の AL を用いた場合の膜厚 d 』 と反 射率 R, との関係を第6図と第7図に示す。第6 図は反射率 R₁ く B₂ とするためにそれらの複素 屈折率の虚数項である消疫係数kの関係をkょ くk, とした場合で、第1の移膜13をGo、 第2の薄膜14をALで構成した配録罹15であ り、実験および点線は Aと膜(第1の薄膜 13) の厚さをそれぞれ40 am および20 am とした ときのGe 膜厚(第2の薄膜14)と反射率Ri. の関係を示す。なお実線には Ge 膜の厚さを 17.5 nm にしたときの反射率 R, から R, への 変化の例を矢印で印してある。 第7回は反射率 R.'>R.'とするためにkı>kıの関係とした 場合で、第1の薄膜13をAL、第2の薄膜14

を Ge で構成した配録番 1 5 の AL 膜 (第 1 の海膜 1 3) の厚さと反射率 R'₁ の関係を示した。 図中の実線と点線はそれぞれ Ge 膜 (第 2 の 海膜 1 4) の厚さを 8 0 nm と 4 0 nm にした場合であり、実線には AL 膜の厚さを 3 0 nm としたときの反射率 R'₁ から R'₁ への変化の例を示してある。

 われる。との記録した情報はその反射率のちがいをスレッショルド以下の強度にしたレーザー ピームのスポットで検出することにより読み出 される。

以上のように、記録届15を2種の薄膜13, 14で構成し、レーザーピーム16のスポット で加熱したときその局部に膜材料の相互拡散を 生ぜしめ単一薄膜(単一層) 18 に変換するととで記録を可能としたため、記録に際して穴をあけたり、ふくらみを作るなどの形状変化を生じることがない。したがって、記録暦 15上に密着させて保護暦 20,23を形成したり、接着15上に数線度のほとんどの発力をしてい効果があり、安価で取り扱いの便とんどであり、大のメモリ用光ディスクを提供できる。さらに登成するため、記録形態は非常に安定であり、長期保存に十分耐えることができる。

また、第6図のような初期反射率の低い膜構成はレーザーピームの利用効率が高く、さらに明るいスポットとして配録されるため、読み出し動作のとき配録届15のピンホールや基板11の傷など暗い欠陥から発生するパルス雑音と配録スポットからの信号を分離することが容易で、信号と維音の比を高くできる効果がある。

なお、上記実施例においては、小さな消疫保 数をもった材料としてCoを、大きな消疫保数を もつ材料としてALを用いた場合について記述したが、本発明の作用・効果はこれらの材料だけに限定されるものではない。本発明のような作用・効果が十分に得られる材料の組み合わせは、消疫係数の大きな少なくとも2種以上の材料を薄膜として用いた多くの場合について可能である。ナなわち、kの小さな材料にはGo,To,Bi,TL,Ti およびそれらを主成分とする合金などが用いられ、これらにkの大きな材料としてTo,Bi,Sn,Au,Sb,Ag,AL,Inおよびそれらを主成分とする合金などがあり、これらを組み合せて少なくとも2層以上の膜としてもよい。

[発明の効果]

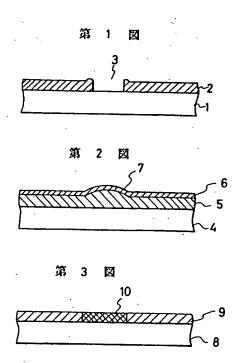
以上説明したように本発明によれば、基体上に、少なくとも2種以上の寒膜の重ね合せよりなる記録層を有した記録層部を設け、この記録層部に記録すべき情報を有するピームを照射するととにより上記記録層部中の配録層を局所的

に単一層に変換して情報の記録を可能にしたから、ピームの照射部に形状変化を生じせしめる ととなく、光学特性の顕著な変化を作り出して 情報の記録が行なえる等の優れた効果を奏する。 4. 図面の簡単な説明

第1図~第3図はそれぞれ異なる従来例を示す説明図、第4図は本発明の一実施例を示す所面図、第5図は同実施例の要部を示す作用説明図、第6図かよび第7図は記録層の構成の相違による記録効果を説明するための光学特性図、第8図~第10図はそれぞれ異なる他の実施例を示す断面図である。

11…基体(基板)、12…配録層部、13 …第1の薄膜、14…第2の薄膜、15…配録 層、16…レーザービーム、18…単一層(単 一薄膜)、14,23…保護層、21…接着剤、 22…下地層。

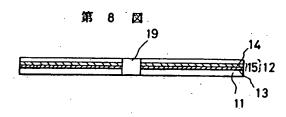
出願人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦

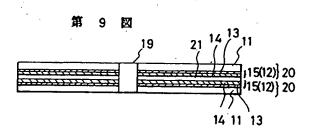


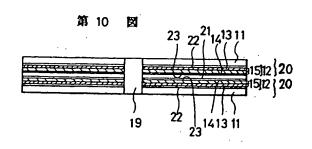
特開昭60-160036 (5)

18 4 🗵 18 12(15) 16

100 80 Ri' 60 9/₆ 40 20 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 — d1 (nm)







手 続 補 正 書

_{昭和} 640.1_月29_日

特許庁長官 志賀 学 脳

事件の表示
 特 顧 昭 5 9 - 1 4 0 5 8 号

発明の名称
 光ディスク

3. 補正をする者事件との関係 特許出題人(307) 株式会社 東芝(ほか1名)

4. 代 理 人 住所 東京都港区成ノ門1丁目25番5号 第17森ビル 〒 105 電 話 03 (502) 3 1 8 1 (大代表) 上三理 氏名 (5847) 弁理士 鈴 江 武 彦ED法士

- 5. 自発補正
- 6. 補正の対象 明 細 書

7. 補正の内容

- (1) 明細書、第8頁第13行目の「第1の薄膜 13」を「第2の薄膜14」と訂正する。
- (2) 明細書、第8頁第15行目の「第2の薄膜 14」を「第1の薄膜13」と訂正する。